附件

台灣積體電路製造股份有限公司 公告

主旨：本公司訂於114年5月22日（星期四）辦理「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」環境影響說明書施工前公開說明會，特此公告周知。

依據：「環境影響評估法」第7條、「環境影響評估法施行細則」第18條、第22條及「環境影響評估公開說明會作業要點」。

公告事項：

- 一、會議時間：114年5月22日（星期四）下午2時00分
- 二、會議地點：中油高雄煉油廠宏南訓練教室1樓（地址：高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號）。
- 三、聯絡人及連絡方式：劉芸汶 03-5636688 分機7524388；
ywlius@tsmc.com。
- 四、本公司於公開會議10日前將會議時間、地點、方式、開發行為之名稱及開發場所刊登於新聞紙及環境部環評開發案論壇網站 (<https://eia.doc.moenv.gov.tw/eiaforum/>)；且以書面將相關會議訊息告知本開發行為之主管機關、目的事業主管機關、直轄市或縣（市）政府及縣（市）議會、有關機關、當地及毗鄰之鄉（鎮、市、區）公所、鄉（鎮、市）代表會及鄉（鎮、市、區）之村（里）長辦公處等。
- 五、開發行為：
 - (一)開發行為名稱：「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」。
 - (二)開發單位：台灣積體電路製造股份有限公司。
 - (三)開發場所：位於高雄市楠梓區原中油公司高雄煉油廠內，本計畫

擴建用地面積約 42.89 公頃，加計原申請範圍合計本計畫基地面積約 60.22 公頃。

(四)開發行為概述：本公司已於原中油公司高雄煉油廠土地內興建半導體廠房及相關設施(以下簡稱『第三期廠房』)，而當前面臨全球半導體產業急遽變動及國際競爭壓力，基於產業製程全球布局考量，本公司仍具緊迫持續推動建廠營運需求，規劃於第三期廠房東側原中油公司高雄煉油廠土地內接續啟動擴建計畫，以延續先進製程、發揮產能群聚綜效，擴建用地加計原申請範圍合計本計畫基地面積約 60.22 公頃。

六、會議議程：

- (一)主席致詞。
- (二)開發單位簡報或說明。
- (三)與會者表達意見。
- (四)開發單位回應說明。
- (五)結論。
- (六)散會。

七、有關機關或當地居民對於開發單位之說明有意見者，請於會議中陳述並提供發言單或於會議後15日內以書面載明姓名或名稱及地址，向本公司提出。

八、會議當日如遇颱風或水災等不可抗力之原因，本公司或主持人得終止會議之進行，並另行通知舉辦時間、地點。